

2019年度

高エネルギー超強力X線回折室

光電子分光分析研究室

ナノ・マイクロマテリアル分析研究室

新規利用者向け 施設利用説明会

< 開催日 >

10月8日(火) 14:45~16:15

< 開催場所 >

工学部材料化学棟2F
MC208

< 参加申込 >

不要

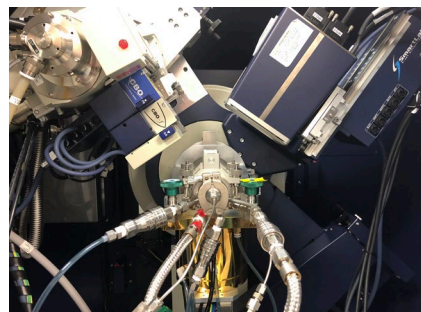
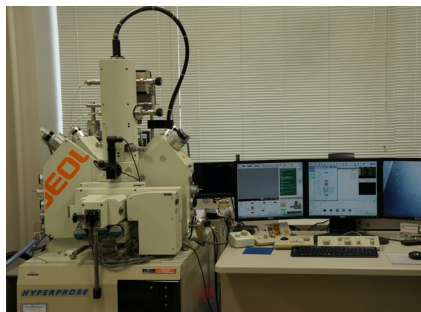
これから利用しよう
と思っている方は
必ず参加してください

【内容】

- ・施設利用申請書の作成
- ・施設利用ルールの説明
基本的な利用方法
料金・内規の改定
- ・各装置の概要と注意点
- ・ユーザーズミーティング
の紹介

【タイムテーブル】

- ・14:45~15:00
高エネルギー超強力X線
回折室
XRD
- ・15:00~15:30
光電子分光分析研究室
XPS
AES
LV-SEM
- ・15:30~15:35
休憩
- ・15:35~16:15
ナノ・マイクロマテリアル
分析研究室
TEM
FE-SEM
FIB-SEM
FE-EPMA



お問い合わせ先

ナノ・マイクロマテリアル分析研究室
材料化学棟 MC212
011-706-6363
info-nma@eng.hokudai.ac.jp